

EDITAL Nº 025/2026
CHAMADA Nº 02 - CADASTRO RESERVA

**PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE DISCENTES PARA O NÚCLEOS DE
ALTAS HABILIDADES (NAH) – COLETIVO DE ARTE VISUAIS DA ESCOLA DO
FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS EM ARTES BASILEU FRANÇA**

A Comissão do Processo Seletivo para os Curso **Núcleos de Altas Habilidades (NAH) - Coletivo de Artes Visuais** da EFG em Artes Basileu França torna pública a convocação de candidatos aprovados em **cadastro reserva** para chamadas subsequentes, destinadas ao preenchimento de vagas remanescentes, conforme disposto no edital.

As matrículas serão realizadas entre os dias **24/08/2026**, na Secretaria da EFG em Artes Basileu França, localizada na Rua 18, nº 81, Centro, Goiânia–GO.

Os documentos para a matrícula, em conformidade com o edital, estão descritos no item 8.6.2, referente aos(às) candidatos(as) menores de idade, sendo eles:

- CPF do próprio candidato e do responsável/tutor legal;
- Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento do estudante aprovado(a) e do responsável/tutor legal;
- 1 Foto 3x4 colorida;
- Comprovante de Escolaridade;
- E-mail e telefone, válido para contato, do responsável;
- Comprovante de endereço atualizado com CEP;
- Termo de responsabilidade para menores de 18 anos frequentarem o Ensino Noturno (Disponível na Secretaria Escolar da EFG em Artes Basileu França);
- Passaporte e/ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) do candidato e do responsável/tutor legal, apenas no caso de estudante estrangeiro;
- Termo de responsabilidade e autorização para o uso da imagem (anexo VIII);
- Termo de Consentimento para Tratamento de Dados (LGPD anexo IX).

CURSO: Núcleos de Altas Habilidades (NAH) - Coletivo de Artes Visuais		
Nº	NOME	SITUAÇÃO
1	JULYANE MARTINS ARAUJO	CADASTRO RESERVA 2º
2	LUANA LIMA DE SOUZA	CADASTRO RESERVA 3º

A Comissão do Processo Seletivo para o curso **Núcleos de Altas Habilidades (NAH) - Coletivo de Artes Visuais**.

Goiânia, 21 de agosto de 2026.